# Оптические свойства сегнетоэлектрических пленок Hf<sub>x</sub>Zr<sub>y</sub>O<sub>2</sub> и La: Hf<sub>x</sub>Zr<sub>y</sub>O<sub>2</sub> по данным эллипсометрии

 $\bigcirc$  В.Н. Кручинин<sup>1</sup>, Е.В. Спесивцев<sup>1,¶</sup>, С.В. Рыхлицкий<sup>1</sup>, В.А. Гриценко<sup>1,2,3</sup>, F. Mehmood<sup>4</sup>, Т. Mikolajick<sup>4,5</sup>, U. Schroeder<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН,

630090 Новосибирск, Россия

02

 <sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия
<sup>3</sup> Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия
<sup>4</sup> NaMLab gGmbH, 01187 Dresden, Germany
<sup>5</sup> Chair of Nanoelectronics, TU Dresden, 01062 Dresden, Germany
<sup>¶</sup> e-mail: evs@isp.nsc.ru

Поступила в редакцию 25.06.2021 г. В окончательной редакции 22.11.2021 г. Принята к публикации 30.11.2021 г.

В последнее время обнаружено наличие сегнетоэлектрических свойств наноразмерных пленок на основе оксида гафния. Такие пленки представляют большой интерес для разработки универсальной памяти, которая сочетает преимущества оперативной и флэш-памяти. В работе изучаются оптические свойства пленок оксида гафния-циркония  $Hf_x Zr_y O_2$  и пленок оксида гафния-циркония, легированных лантаном, La: $Hf_x Zr_y O_2$ . Флуктуации толщины пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  не превышают 3.5%, флуктуации толщины пленок La: $Hf_x Zr_y O_2$  — 3.2%. Оптические свойства анализируются на основе теории эффективной среды. По данным теории эффективной среды пленки  $Hf_x Zr_y O_2$  содержат 46%  $HfO_2$ , 54%  $ZrO_2$ , пленки La: $Hf_x Zr_y O_2$  содержат 47.5%  $HfO_2$ , 52.4%  $ZrO_2$ , 2.5% La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Ключевые слова: сегнетоэлектрик, показатель преломления, спектроэллипсометрия, теория эффективной среды.

DOI: 10.21883/OS.2022.03.52163.2477-21

## Введение

Сегнетоэлектрическая (в англоязычной литературе ферроэлектрическая) память представляет большой интерес для разработки универсальной памяти, которая сочетает преимущества оперативной памяти (высокое быстродействие) и флэш-памяти (энергонезависимость, хранение информации при отключенном питании) [1]. Однако память на основе перовскитных пленок (типа SrTiO<sub>3</sub>) не дает возможностей масштабирования к малым проектным нормам из-за большой толщины сегнетоэлектрической пленки [2]. В последнее время было обнаружено, что сегнетоэлектрическими свойствами обладают тонкие ( $\approx 10\,\mathrm{nm}$ ) пленки на основе оксида гафния [3]. Однако такая память имеет число циклов перепрограммирования ~ 10<sup>10</sup>, что на порядки меньше числа циклов перепрограммирования оперативной памяти ( $\sim 10^{14}$ ). Было обнаружено, что легирование лантаном (La: Hf<sub>x</sub>Zr<sub>y</sub>O<sub>2</sub>) приводит к увеличению числа циклов перепрограммирования [4,5]. Оптические свойства пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  и La:  $Hf_x Zr_y O_2$  в настоящее время не изучены.

Целью настоящей работы является изучение оптических свойств сегнетоэлектрических пленок оксида гафния—циркония  $Hf_x Zr_y O_2$ , пленок оксида гафния—циркония, легированных лантаном La: $Hf_x Zr_y O_2$ , и анализ данных на основе теории эффективной среды.

### Экспериментальная часть

Пленки  $Hf_x Zr_y O_2$  и La:  $Hf_x Zr_y O_2$  на кремниевых подложках были получены методом атомно-слоевого осаждения (Atomic Layer Deposition). Детали технологии для пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  описаны в [4], а технологии La:  $Hf_x Zr_y O_2 - B$  [5].

Спектральные зависимости эллипсометрических параметров  $\Psi(E)$  и  $\Delta(E)$  были измерены на эллипсометре "Эллипс–1891" (ИФП СО РАН, Новосибирск) [6] при следующих условиях. Спектральный диапазон по энергии фотона E = 1.13-4.60 eV, спектральное разрешение 0.01 eV, угол падения света на образец 70°, время измерения одного спектра не превышало 20 s. Измерения проведены по четырехзонной методике с последующим усреднением с целью повышения точности измерений.

b а 20.422.2 - 20.3 22.1 - 20.2 22.0 -20.1 § -21.9 § 20.0 ~ 21.8 -- 19.9 - 21.7 19.8 21.6 19.7 21.5 x, mmx. mm

**Рис. 1.** Карта распределения толщины пленки для образцов 1 (*a*) и 2 (*b*).

Измеренные спектральные зависимости эллипсометрических параметров  $\Psi(E)$  и  $\Delta(E)$  далее использованы для вычисления дисперсионных зависимостей показателя преломления n(E) и толщины пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  и La: $Hf_x Zr_y O_2$  методом подгонки экспериментальных и модельных спектров по модели однослойной отражающей структуры в соответствии с техникой, описанной ранее [7].

Для описания дисперсионных зависимостей использована полиномиальная формула Коши [8]:

$$n(E) = a + \frac{b}{\lambda^2} + \frac{c}{\lambda^4},\tag{1}$$

где *a*, *b*, *c* — коэффициенты. Оптические константы *n*, *k* подложки Si были взяты из базы данных [9].

Для численной оценки состава пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  и La:  $Hf_x Z_y O_2$  использована модель эффективной среды Бруггемана [7]:

$$\sum_{i} \left( q_{i} \frac{\varepsilon_{i} - \varepsilon_{\text{ef}}}{\varepsilon_{i} + 2\varepsilon_{\text{ef}}} \right) = 0, \qquad (2)$$

где  $q_i$  — часть *i*-го компонента композитного материала;  $\varepsilon_i$ ,  $\varepsilon_{\rm ef}$  — диэлектрические константы *i*-го компонента и эффективной среды соответственно.

Для оценки однородности толщины пленки по поверхности образца был использован сканирующий эллипсометр высокого пространственного разрешения "Микроскан–3М" (ИФП СО РАН) [10]. Измерения были проведены по площади поверхности 20-15 mm с шагом по осям x и y 0.2 и 0.5 mm соответственно, Диаметр светового пятна при сканировании составлял  $10 \,\mu$ m. В качестве источника света в эллипсометре используется HeNe-лазер (E = 1.96 eV). Угол падения света на образец  $60^{\circ}$ . Вычисление толщины пленки в каждой точке сканируемого образца проведено независимо по описанной выше методике; значения показателя преломления n для E = 1.96 eV были взяты из спектральных измерений (таблица).

## Результаты и обсуждение

Состав и оптические свойства образцов пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  и La: $Hf_x Zr_y O_2$ , изученных в рамках этой работы, представлены в таблице. По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) образцы 1 и 2 имеют в своем составе приблизительно равные части оксидов  $HfO_2$  и  $ZrO_2$ ; в дополнение к этому образец 2 содержит примерно 2% La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Пленки  $Hf_x Zr_y O_2$  и La: $Hf_x Zr_y O_2$  однородны по толщине: разброс в центральной части образца не превышает 0.5 nm (рис. 1). Малый разброс толщины важен для разработки воспроизводимых полупроводниковых приборов памяти на основе сегнетоэлектрического эффекта в пленках на основе оксида гафния.

Спектральные эллипсометрические измерения пленок  $Hf_x Zr_y O_2$  и La:  $Hf_x Zr_y O_2$  с последующим анализом по модели однородной однослойной структуры показали, что эти тонкие пленки прозрачны в исследуемом спектральном диапазоне и, следовательно, могут быть описаны полиномиальной зависимостью Коши без учета поглощения (k = 0). Найденные коэффициенты Коши всех измеренных образцов и их толщины представлены в таблице. На рис. 2 представлены дисперсионные зависимости n(E), вычисленные по формуле Коши для образцов 1 (кривая 2) и 2 (кривая 3).

N₂	Образец	<i>d</i> , nm	n (1.96 eV)	Коэффициенты Коши			**Фракция		
				а	$b \times 10^2$	$c \times 10^4$	Hf	Zr	La
1	$Hf_xZr_yO_2$	20.2	2.065	2.032	6.681	4.743	46 (48)	54 (52)	0 (0)
2	La: $Hf_x Zr_y O_2$	21.9	2.057	2.019	9.284	1.781	45.7 (46.5)	52.4 (51)	1.9 (~ 2.5)
	*HfO <sub>2</sub>	78.5	1.995	1.955	9.635	2.179	_	-	_
	*ZrO <sub>2</sub>	82.4	2.130	2.097	6.539	5.396	-	-	-
	*La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	65.3	1.754	1.722	8.249	0.381	_	_	-

Состав и оптические свойства образцов  $Hf_{0.5}Zr_{0.5}O_2/Si$  и La:  $Hf_{0.5}Zr_{0.5}O_2/Si$ 

\* Данные из [12]; \*\*данные РФЭС и вычисленные по модели Бруггемана (в скобках).



**Рис. 2.** Дисперсионные зависимости n(E), вычисленные по формуле Коши для образцов 1 (2) и 2 (3), а также дисперсионные зависимости оксидов  $ZrO_2$  (1),  $HfO_2$  (4) и  $La_2O_3$  (5) [12]. Штриховые линии — результаты расчета n(E) для пленок  $Hf_xZr_yO_2$  и  $La:Hf_xZr_yO_2$  по модели Бруггемана, из которых нижняя описывает пленку, легированную лантаном.

Для описания композитных пленок  $Hf_xZr_yO_2$  и La:  $Hf_xZr_yO_2$  была применена модель эффективной среды Бруггемана [11]. Эта модель хорошо описывает композитную оптическую среду как смесь отдельных, химически несвязанных фаз  $ZrO_2$ ,  $HfO_2$  и La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, каждая из которых имеет собственные диэлектрические константы  $\varepsilon_i$  и значение фракции  $q_i$ . Пленки  $Hf_xZr_yO_2$  и La:  $Hf_xZr_yO_2$  были обсчитаны по модели Бруггемана с использованием дисперсионных зависимостей  $ZrO_2$ ,  $HfO_2$  и La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [12], которые показаны на рис. 2 (кривые 1, 4 и 5). На рис. 2 результаты расчета по модели Бруггемана дисперсионных зависимостей показателя преломления n(E) пленок  $Hf_xZr_yO_2$  и La:  $Hf_xZr_yO_2$ 

представлены штриховыми линиями, из которых нижняя описывает пленку, легированную лантаном. Из результатов вычислений видно, что наилучшее соответствие экспериментальным данным получается, когда фракции ZrO<sub>2</sub> и HfO<sub>2</sub> равны соответственно 0.52 и 0.48, что очень близко к цифрам, полученным из РФЭС-измерений (0.54 и 0.46, таблица). Содержание La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, оцененное по эллипсометрическим измерениям (0.025), слегка выше данных РФЭС (0.19), что может быть вызвано особенностями формирования пленки La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, в частности, повышенным содержанием связанной воды в слое, которое приводит к изменению дисперсионной зависимости. Следует отметить, что дисперсионные зависимости пленок  $Hf_xZr_yO_2$  и La: $Hf_xZr_yO_2$  заметно расходятся в коротковолновой области спектра.

## Заключение

Изучены флуктуации показателя преломления и толщины нанометровых пленок  $Hf_xZr_yO_2$  и La: $Hf_xZr_yO_2$ . Дисперсия показателя преломления и композиционный состав пленок анализируются с помощью теории эффективной среды на основе модели, рассматривающей смесь  $HfO_2$ ,  $ZrO_2$  и La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Флуктуации толщины пленок  $Hf_xZr_yO_2$  не превышают 3.5%, флуктуации толщины пленок La: $Hf_xZr_yO_2 - 3.2\%$ . По данным теории эффективной среды пленка  $Hf_xZr_yO_2$  содержит 46%  $HfO_2$ , 54%  $ZrO_2$ , пленка La: $Hf_xZr_yO_2 - 47.5\%$   $HfO_2$ , 52.4%  $ZrO_2$ , 2.5% La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

#### Финансирование

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 20-57-12003 (эллипсометрические измерения) и госзадания № 0306-2019-0005 (анализ данных на основе теории эффективной среды).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

# Список литературы

- T. Schenk, M. Pesic, S. Slesazeck, U. Schroeder, T. Mikolajick. Reports on Progress in Physics, 83 (8), 086501 (2020).
- [2] H.P. McAdams, R. Acklin, T. Blake, X.H. Du, J. Eliason, J. Fong, W.F. Kraus, D. Liu, S. Madan, T. Moise, S. Natarajan, N. Qian, Y.C. Qiu, K.A. Remack, J. Rodriguez, J. Roscher, A. Seshadri, S.R. Summerfelt. IEEE J. Solid-St. Circ., **39** (4), 667 (2004).
- [3] T. Mikolajick, U. Schroeder, S. Slesazeck. IEEE T. Electron Dev., 67(4), 1434 (2020).
- [4] D.R. Islamov, V.A. Gritsenko, T.V. Perevalov, V.A. Pustovarov, O.M. Orlov, A.G. Chernikova, A.M. Markeev, S. Slesazeck, U. Schroeder, T. Mikolajick, G.Y. Krasnikov. Acta Mater., 166, 47 (2019).
- [5] F. Mehmood, M. Hoffmann, P.D. Lomenzo, C. Richter, M. Materano, T. Mikolajick, U. Schroeder. Adv. Mater. Interfaces, 6 (21), 1901180 (2019).
- [6] E.V. Spesivtsev, S.V. Rykhlitskii, V.A. Shvets. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 47 (5), 5 (2011).
- [7] В.А. Гриценко, В.Н. Кручинин, И.П. Просвирин, Ю.Н. Новиков, А. Чин, В.А. Володин. ЖЭТФ, 159, 1003 (2019).
- [8] В.Н. Кручинин, В.А. Володин, Т.В. Перевалов, А.К. Герасимова, В.Ш. Алиев, В.А. Гриценко. Опт. и спектр., **124** (6), 777 (2018).
- [9] S. Adachi. Optical constants of crystalline and amorphous semiconductors: numerical data and graphical information (Springer Science & Business Media, 1999).
- [10] С.В. Рыхлицкий, Е.В. Спесивцев, В.А. Швец, В.Ю. Прокопьев. Приборы и техника эксперимента, 3, 1 (2009).
- [11] С.Б. Эренбург, С.В. Трубина, К.О. Квашнина, В.Н. Кручинин, В.В. Гриценко, А.Г. Черникова, А.М. Маркеев. ЖЭТФ, 153 (6), 982 (2018).
- [12] В.А. Швец, В.Н. Кручинин, В.А. Гриценко. Опт. и спектр., 123 (5), 728 (2017).